### (19) 世界知的所有権機関 国際事務局





(43) 国際公開日 2005 年7 月28 日 (28.07.2005)

**PCT** 

# (10) 国際公開番号 WO 2005/068989 A1

(51) 国際特許分類<sup>7</sup>: G01N 27/12, 1/28, 30/06, 30/16

(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/000584

(22) 国際出願日: 2005年1月19日(19.01.2005)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:

特願2004-012037 2004年1月20日(20.01.2004) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): サントリー株式会社 (SUNTORY LIMITED) [JP/JP]; 〒

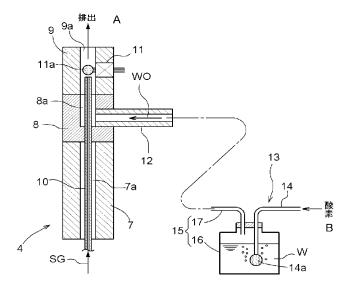
5308203 大阪府大阪市北区堂島浜二丁目 1 番 4 0 号 Osaka (JP).

- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 小村啓 (KO-MURA, Hajime) [JP/JP]; 〒6180024 大阪府三島郡島本町若山台一丁目 3番1-301 Osaka (JP). 翁長一夫(ONAGA, Kazuo) [JP/JP]; 〒5590000 大阪府大阪市住之江区加賀屋一丁目 7番12号 Osaka (JP). 杉村真理子(SUGIMURA, Mariko) [JP/JP]; 〒6700955 兵庫県姫路市安田二丁目 31番802号 Hyogo (JP). 香田弘史(KODA, Hiroshi) [JP/JP]; 〒6691337 兵庫県三田市学園六丁目12番6号 Hyogo (JP). 飯田一康 (IIDA, Kazuyasu) [JP/JP]; 〒6511141 兵庫県神戸市北区泉台二丁目1番4-508 Hyogo (JP).

/続葉有/

(54) Title: GAS DETECTION METHOD AND DETECTION DEVICE

(54) 発明の名称: ガス検出方法および検出装置



A...EXHAUST

B...OXYGEN

(57) Abstract: A gas detection method and detection device quicker in response and better in sensitivity than conventional methods and devices by improving conventional gas detection methods and detection devices. A gas detection method for detecting a gas to be detected while supplying oxygen to the sensor element (11a) of a metal oxide gas sensor (11), wherein detection is carried out while supplying water vapor to the sensor element (11a); and a gas detection device provided with an oxygen supplying means (14) for supplying oxygen to the sensor element (11a) of a metal oxide gas sensor (11), wherein a water vapor supplying means (15) for supplying water vapor to the sensor element (11a) is provided.

(57) 要約: 従来のガス検出方法および検出装置を改良することによって、従来の方法や装置よりもレスポンスが迅速で、感度の良いガス検出方法および検出装置を提供する。 金属酸化物型ガスセンサ 1 1 のセンサ素子 1 1 a に酸素を供給しながら検出対象ガスを検出するガス検

Z005/068989 AT

- (74) 代理人: 北村修一郎 (KITAMURA, Shuichiro); 〒 5310072 大阪府大阪市北区豊崎五丁目 8 番 1 号 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### 添付公開書類:

#### 一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

# 明細書

ガス検出方法および検出装置

技術分野

[0001] 本発明は、金属酸化物型ガスセンサのセンサ素子に酸素を供給しながら検出対象ガスを検出するガス検出方法、および、金属酸化物型ガスセンサと、その金属酸化物型ガスセンサのセンサ素子に酸素を供給する酸素供給手段を備えているガス検出装置に関するものである。

# 背景技術

[0002] このようなガス検出装置としては、例えば、検出対象ガスを複数の成分ガスに分離して分析するガスクロマトグラフィーが知られている。そして、その分析対象となる成分ガスを定量的に検出するセンサとして、金属酸化物型ガスセンサも知られている。この種の金属酸化物型ガスセンサでは、そのガスセンサのセンサ素子を浄化するため、センサ素子に酸素を供給する酸素供給手段を備え、酸素供給手段からセンサ素子に酸素を供給しながら成分ガスを検出するように構成されている(例えば、特許文献1参照)。

特許文献1:特開2001-165828

発明の開示

発明が解決しようとする課題

[0003] 本発明者らは、上記特許文献に記載されたような金属酸化物型ガスセンサによるレスポンスの迅速化と感度向上を図るために研究を重ね、かつ、種々の実験を繰り返すことによって完成するに至った。したがって、本発明の目的は、従来のガス検出方法および検出装置を改良することによって、従来の方法や装置よりもレスポンスが迅速で、感度の良いガス検出方法および検出装置を提供することである。

### 課題を解決するための手段

[0004] 本発明の第1の特徴構成は、金属酸化物型ガスセンサのセンサ素子に酸素を供給 しながら検出対象ガスを検出するガス検出方法であって、前記センサ素子に水蒸気 を供給しながら前記検出対象ガスを検出するところにある。 本発明の第1の特徴構成によれば、金属酸化物型ガスセンサのセンサ素子に酸素を供給するのに加えて、さらに、そのセンサ素子に水蒸気を供給しながら前記検出対象ガスを検出するので、後述する実験結果から明らかなように、検出対象ガスに対するレスポンスの迅速化が可能となり、その結果、感度も改良され、従来の方法に比べて迅速なレスポンスでの感度の良い検出が可能となった。

- [0005] 本発明の第2の特徴構成は、上述したガス検出方法において、前記検出対象ガスが、分離カラムにより分離された後の成分ガスであるところにある。
- [0006] 本発明の第2の特徴構成によれば、検出対象ガスが、分離カラムにより分離された 後の成分ガスであるから、検出対象ガスが複数の成分ガスを含む場合においても、 迅速なレスポンスと良好な感度に基づいて各成分ガスを確実に検出することができる。
- [0007] 本発明の第3の特徴構成は、金属酸化物型ガスセンサのセンサ素子に酸素を供給 する酸素供給手段を備えているガス検出装置であって、前記センサ素子に水蒸気を 供給する水蒸気供給手段が設けられているところにある。
- [0008] 本発明の第3の特徴構成によれば、金属酸化物型ガスセンサのセンサ素子に酸素を供給する酸素供給手段に加えて、さらに、そのセンサ素子に水蒸気を供給する水蒸気供給手段が設けられている。このように構成することによって、後述する実験結果から明らかなように、検出対象ガスに対するレスポンスの迅速化が可能となる。その結果、感度も改良され、従来の装置に比べて迅速なレスポンスでの感度の良い検出が可能となった。
- [0009] 本発明の第4の特徴構成は、上述したガス検出装置において、前記酸素供給手段から供給された酸素を前記水蒸気供給手段から供給された水蒸気によって加湿し加湿酸素を得て、その加湿酸素を前記センサ素子に供給するところにある。
- [0010] 本発明の第4の特徴構成によれば、前記酸素供給手段から供給された酸素を前記水蒸気供給手段から供給された水蒸気によって加湿し加湿酸素を得る。その加湿酸素がセンサ素子に供給されるので、水蒸気濃度を安定良く維持することが容易である。また、その水蒸気と酸素の供給比率の維持も容易で、検出対象ガスに対する迅速なレスポンスと感度の維持が一層確実となるばかりでなく、例えば、酸素と水蒸気と

- を別々の配管系で供給するのに比べて、配管系の簡素化も可能となる。
- [0011] 本発明の第5の特徴構成は、上述したガス検出装置において、前記水蒸気供給手段に収納された水蒸気生成用の水の中に前記酸素供給手段から供給された酸素を通じて前記加湿酸素を得るところにある。
- [0012] 本発明の第5の特徴構成によれば、前記水蒸気供給手段に収納された水蒸気生成用の水の中に前記酸素供給手段から供給された酸素を通じて前記加湿酸素を得るので、非常に簡単で安価な構成により確実に加湿酸素を生成することができ、装置全体の低廉化を図ることができる。
- [0013] 本発明の第6の特徴構成は、上述したガス検出装置において、前記加湿酸素における酸素の相対湿度が40%以上であるところにある。
- [0014] 本発明の第6の特徴構成によれば、加湿酸素における酸素の相対湿度が40%以上であるから、金属酸化物型ガスセンサのセンサ素子に対して、必要量の酸素と水蒸気が確実に供給されて、所望どおりの迅速なレスポンスと感度を確実に期待することができる。
- [0015] 本発明の第7の特徴構成は、上述したガス検出装置において、前記加湿酸素における酸素の相対湿度が40~80%であるところにある。
- [0016] 本発明の第7の特徴構成によれば、加湿酸素における酸素の相対湿度が40~80%であるから、金属酸化物型ガスセンサのセンサ素子に対して、必要量の酸素と水蒸気が確実に供給されて、所望どおりの迅速なレスポンスと感度をより一層確実に期待することができる。
- [0017] 本発明の第8の特徴構成は、上述したガス検出装置において、前記加湿酸素が、 前記金属酸化物型ガスセンサによるガス検出作動中、単位時間当たりほぼ一定の流 量で前記センサ素子に供給されるところにある。
- [0018] 本発明の第8の特徴構成によれば、加湿酸素が、金属酸化物型ガスセンサによるガス検出作動中、単位時間当たりほぼ一定の流量でセンサ素子に供給されるので、ガス検出作動中、所望どおりの迅速なレスポンスと感度を維持して確実な検出が可能となる。
- [0019] 本発明の第9の特徴構成は、上述したガス検出装置が、検出対象ガスを複数の成

分ガスに分離する分離カラムを備えていて、前記金属酸化物型ガスセンサが、その 分離カラムにより分離された後の成分ガスを検出対象とするところにある。

- [0020] 本発明の第9の特徴構成によれば、ガス検出装置が、検出対象ガスを複数の成分ガスに分離する分離カラムを備えていて、金属酸化物型ガスセンサが、その分離カラムにより分離された後の成分ガスを検出対象とする。これにより、検出対象ガスが複数の成分ガスを含む場合においても、上述した迅速なレスポンスと感度に基づいて各成分ガスを確実に検出することができる。
- [0021] 本発明の第10の特徴構成は、上述したガス検出装置において、前記成分ガスと加湿酸素が、前記センサ素子に対してほぼ同じ方向から各別に供給されるところにある
- [0022] 本発明の第10の特徴構成によれば、成分ガスと加湿酸素が、センサ素子に対して ほぼ同じ方向から各別に供給されるので、例えば、成分ガスと加湿酸素が異なる方 向から各別に供給される場合と異なり、成分ガスと加湿酸素の混合によって成分ガス が薄められたり分散されることがない。したがって、センサ素子による成分ガスの検出 が一層確実なものとなる。

発明を実施するための最良の形態

[0023] 本発明によるガス検出方法および検出装置の実施の形態を図面に基づいて説明する。

ガス検出装置の一例であるガスクロマトグラフィーGCは、図1に示すように、制御部 1、試料注入部2、分離カラム3、検出部4、および、データ処理装置5などを備えてい る。

前記ガスクロマトグラフィーGCには、キャリアガスCGを供給するガスボンベ6も設けられている。 そのガスボンベ6には、例えば、キャリアガスCGとしてHeやNなどの不活性ガス(酸素含有量は分圧比で0.1%以下)が充填されている。そして、ガスボンベ6からガスクロマトグラフィーGCの制御部1へ、キャリアガスCGを供給するように構成されている。

[0024] ガスボンべ6から供給されたキャリアガスCGは、制御部1において流量および圧力 が調整されて試料注入部2に到る。検出対象ガスである試料Sは、その試料注入部2

において気化されてキャリアガスCG中に注入され、キャリアガス(移動相)CGによって分離カラム3〜搬送される。

キャリアガスCG中の試料Sは、その分離カラム3内を移動する間に、固定相との間で二相間分配や吸脱着などの相互作用を経て複数の成分ガスSGに分離される。その分離された後の各成分ガスSGが、検出部4において定量的に検出される。その検出結果に基づいて、データ処理装置5がガスクロマトグラムを作成する。

[0025] 検出部4は、図2に示すように、大きく分けて、接続部分7、反応ガス供給部分8、および、センサ部分9により構成される。この実施形態では、これら3つの構成部分7,8,9は、互いに別体に形成されて差込みまたはねじ込みによって互いに連結されている。別実施形態として、これら3つの構成部分7,8,9を互いに一体化して構成することもできる。

接続部分7は、長手方向に貫通する孔7aを備えている。その貫通孔7a内を挿通するガスクロマトグラフィーGCのキャピラリカラム10が、反応ガス供給部分8の供給室8 aを貫通してセンサ部分9のセンサ室9a内に開口している。このようにして、分離カラム3を通過したキャリアガスCGと各成分ガスSGとが、センサ部分9のセンサ室9a内へ直接導入されるように構成されている。

[0026] そのセンサ部分9には、金属酸化物型ガスセンサとしての金属酸化物型半導体式ガスセンサ11が取り付けられ、その半導体式ガスセンサ11のセンサ素子11aが、キャピラリカラム10の開口部に対面する状態でセンサ室9a内に配設されている。

反応ガス供給部分8には、反応ガス導入管12が接続されている。その反応ガス導入管12から、加湿酸素WO、つまり、後に詳しく説明するように水蒸気により加湿された酸素ガス、が供給室8aに導入され、その後、キャピラリカラム10の外周に沿ってセンサ素子11a側へ流動する。その結果、キャピラリカラム10から供給される成分ガスSGと反応ガス導入管12から供給される加湿酸素WOとが、センサ素子11aに対してほぼ同じ方向から各別に供給されるように構成されている。

[0027] このようにして、分離カラム3から供給されたキャリアガスCGと各成分ガスSGとはキャピラリカラム10を通ってセンサ素子11aに供給され、加湿酸素WOはキャピラリカラム10の外側からセンサ素子11aに供給される。よって、各成分ガスSGは、加湿酸素

WOによって薄められることなく、また、センサ室9a内に広く分散されることもなくセンサ素子11aに供給される。

6

したがって、金属酸化物型半導体式ガスセンサ11による確実な検出が可能となる。 ここで、キャピラリカラム10の開口部をセンサ素子11aにできるだけ近づけ、両者の間 隔を1~5mm程度に設定するのが好ましい。

[0028] さらに、そのキャピラリカラム10は、円筒状のセンサ室9aの中心線上に位置し、センサ素子11aも同じ中心線上に位置している。従って、キャピラリカラム10から出た各成分ガスSGは、センサ素子11aに供給された後、そのセンサ素子11a近くに滞留するようなことはなく、速やかにセンサ素子11aから離間する。これにより、ガス検出レスポンスの迅速化を図ることができる。

そして、金属酸化物型半導体式ガスセンサ11からの信号、例えば、電気抵抗値や電流値の変化がデータ処理装置5で処理されて、上述したガスクロマトグラムが作成される。

[0029] 加湿酸素WOは、例えば、加湿酸素生成器13によって生成させる。その加湿酸素 生成器13は、センサ素子11aに酸素を供給する酸素供給手段と、センサ素子11aに 気体状態の水、つまり、水蒸気を供給する水蒸気供給手段とが合体して構成されて いる。

酸素供給手段は、酸素または酸素を含む空気を供給する酸素供給管14により構成されている。水蒸気供給手段15は、水蒸気生成用の水Wを収納し、かつ、図外のヒータを備えた容器16と、その容器16に連通の水蒸気供給管17とにより構成されている。そして、酸素供給管14の先端に取り付けられたバブル発生具14aが、水蒸気生成用の水Wの中に挿入されていて、酸素供給管14から供給された酸素がバブル発生具14aを介して水中に排出される際に気泡、即ち、加湿酸素WOが発生する。その加湿酸素WOが、水蒸気供給管17と反応ガス導入管12を介して供給室8aに導入されるように構成されている。

[0030] この加湿酸素生成器13において、例えば、酸素の相対湿度が40%以上、好ましくは40~80%の加湿酸素WOが生成する。その加湿酸素WOが、少なくとも金属酸化物型半導体式ガスセンサ11によるガス検出作動中においては、単位時間当たりほぼ

一定の流量で金属酸化物型半導体式ガスセンサ11のセンサ素子11aに供給されるように設定されている。

ただし、センサ素子11aに対して、必ずしも加湿酸素WOを供給する必要はなく、例 えば、酸素供給管14と水蒸気供給管17を供給室8aに各別に接続して、酸素と水蒸 気をセンサ素子11aへ別々に供給するように構成することもできる。

[0031] 本発明による効果を確認するため、実際にガスクロマトグラフィーGCを使用してガス分析実験を行ったので、その実験例と比較例について言及する。

なお、実験例と比較例の分析実験は、いずれも約25℃の室温下、具体的には、20~30℃の温度下で行い、実験例では、加湿酸素WOにおける酸素の相対湿度を40~80%の範囲内に設定した。

実験例と比較例では、試料Sとして、ヘキサナール、酢酸イソアミル、2-オクタノン、トリメチルピラジン、リモネン、1-オクタノール、ジブチルスルフィドの7成分をそれぞれ約5ppm含む溶液を作製し、その溶液  $(1\,\mu\,L)$ をスプリット比約1:7の条件で内径0.32mmの分離カラムで分離した。

### [0032] 「実験例]

実験例では、上述した試料を分析するに際し、キャリアガスCGの流量を約2mL/分に設定し、酸素ガスを加湿して得た加湿酸素WOの流量を約10mL/分に設定して分析した。

その結果が図3であり、縦軸はセンサ出力(マイクロボルト:  $\mu$  V)を示し、横軸は時間(分)を示す。

#### [0033] 「比較例]

比較例では、上述した試料を分析するに際し、実験例と同様に、キャリアガスCGの流量を約2mL/分に設定した。しかし、酸素ガスを加湿することなく、その非加湿の酸素ガスの流量を約10mL/分に設定して分析した。

その結果が図4であり、縦軸はセンサ出力(マイクロボルト:  $\mu$  V)、横軸は時間(分)を示し、縦軸と横軸は共に図3と同じスケールに設定してある。

[0034] これら実験例と比較例において、例えば、5番目のピーク(リモネン)を比較すると、 検出開始から検出終了までの時間は、実験例でT1、比較例でT2となり、明らかにT 1の方が短時間である。

検出開始から検出終了までの時間が短ければ、それだけレスポンスが迅速であることを意味する。加えて、例えば、5番目のピークのすぐ後に他の成分ガスのピークがきても確実に検出可能であることを意味する。したがって、この実験例と比較例の結果から、金属酸化物型ガスセンサのセンサ素子に酸素と水蒸気を供給することにより、酸素のみを供給する場合と比較して、レスポンスと感度が大幅に改善されることが確認される。

# 産業上の利用可能性

- [0035] 金属酸化物型ガスセンサを備え、金属酸化物型ガスセンサのセンサ素子に酸素を 供給しながら検出対象ガスを検出するガスクロマトグラフィー等に利用できる。 図面の簡単な説明
- [0036] 「図1]ガス検出装置の全体を示す構成図
  - 「図2]ガス検出装置の検出部と加湿酸素生成器を示す説明図
  - 「図3]実験例の結果を示すガスクロマトグラフィーの図表
  - [図4]比較例の結果を示すガスクロマトグラフィーの図表

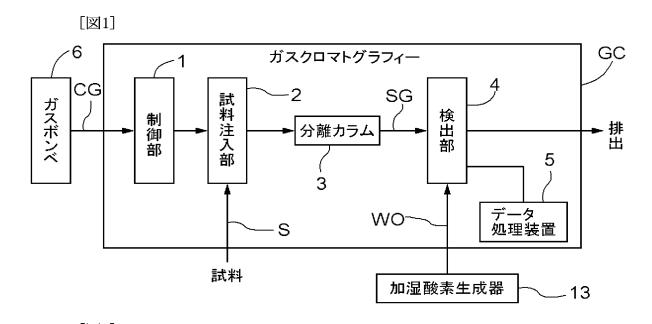
### 符号の説明

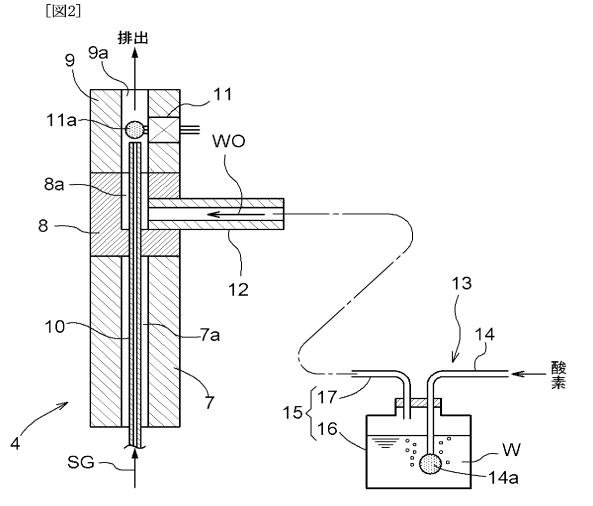
- [0037] 3 分離カラム
  - 11 金属酸化物型ガスセンサ
  - 11a センサ素子
  - 14 酸素供給手段(酸素供給管)
  - 15 水蒸気供給手段
  - GC ガス検出装置
  - SG 成分ガス
  - W 水蒸気生成用の水
  - WO 加湿酸素

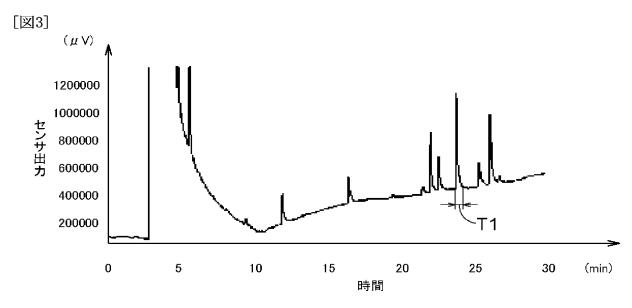
# 請求の範囲

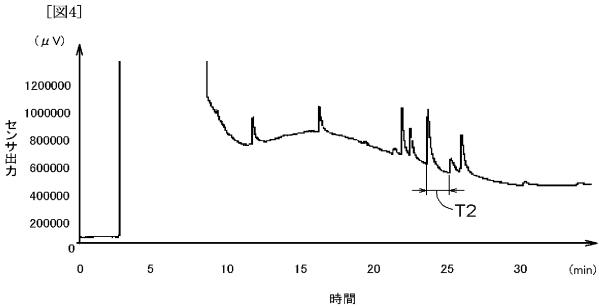
- [1] 金属酸化物型ガスセンサのセンサ素子に酸素を供給しながら検出対象ガスを検出 するガス検出方法であって、
  - 前記センサ素子に水蒸気を供給しながら前記検出対象ガスを検出するガス検出方法。
- [2] 前記検出対象ガスが、分離カラムにより分離された後の成分ガスである請求項1に記載のガス検出方法。
- [3] 金属酸化物型ガスセンサのセンサ素子に酸素を供給する酸素供給手段を備えているガス検出装置であって、
  - 前記センサ素子に水蒸気を供給する水蒸気供給手段が設けられているガス検出 装置。
- [4] 前記酸素供給手段から供給された酸素を前記水蒸気供給手段から供給された水 蒸気によって加湿し加湿酸素を得て、その加湿酸素を前記センサ素子に供給する請 求項3に記載のガス検出装置。
- [5] 前記水蒸気供給手段に収納された水蒸気生成用の水の中に前記酸素供給手段 から供給された酸素を通じて前記加湿酸素を得る請求項4に記載のガス検出装置。
- [6] 前記加湿酸素における酸素の相対湿度が40%以上である請求項4に記載のガス 検出装置。
- [7] 前記加湿酸素における酸素の相対湿度が40~80%である請求項4に記載のガス 検出装置。
- [8] 前記加湿酸素が、前記金属酸化物型ガスセンサによるガス検出作動中、単位時間 当たりほぼ一定の流量で前記センサ素子に供給される請求項4に記載のガス検出装 置。
- [9] 前記ガス検出装置が、検出対象ガスを複数の成分ガスに分離する分離カラムを備えていて、前記金属酸化物型ガスセンサが、その分離カラムにより分離された後の成分ガスを検出対象とする請求項3に記載のガス検出装置。
- [10] 前記成分ガスと前記加湿酸素が、前記センサ素子に対してほぼ同じ方向から各別に供給される請求項9に記載のガス検出装置。

WO 2005/068989 PCT/JP2005/000584









### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2005/000584

		101/012	003/000301				
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl <sup>7</sup> G01N27/12, 1/00, 1/28, 30/06, 30/16							
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC							
B. FIELDS SE	B. FIELDS SEARCHED						
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  Int.Cl <sup>7</sup> G01N27/12, 1/00, 1/28, 30/06, 30/16							
Jitsuyo Kokai J	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2005 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2005 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2005						
Electronic data	base consulted during the international search (name of d	lata base and, where practicable, search te	rms used)				
C. DOCUME	NTS CONSIDERED TO BE RELEVANT						
Category*	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.				
X Y	JP 2001-13047 A (Shimadzu Co: 19 January, 2001 (19.01.01), Par. Nos. [0012], [0018] (Family: none)	rp.),	1,3,4,6-8,10 2,5,9				
Y	JP 2003-57223 A (Kabushiki K. Seisakusho), 26 February, 2003 (26.02.03), Par. Nos. [0012] to [0013] (Family: none)	aisha Horiba	2,9				
Y	JP 2003-75384 A (FIS Kabushi: 12 March, 2003 (12.03.03), Par. Nos. [0014] to [0022] & WO 2003/019169 A1 page 3, line 17 to page 4, li		2,9				
× Further do	ocuments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.					
* Special categories of cited documents:  "A" document defining the general state of the art which is not considered		"T" later document published after the inte date and not in conflict with the applica the principle or theory underlying the in	ation but cited to understand				
to be of particular relevance  "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date  "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is		"X" document of particular relevance; the c considered novel or cannot be considered the when the document is taken alone					
cited to est	ablish the publication date of another citation or other on (as specified)	"Y" document of particular relevance; the considered to involve an inventive s					
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art  "&" document member of the same patent family					
Date of the actual completion of the international search 15 April, 2005 (15.04.05)		Date of mailing of the international sear 10 May, 2005 (10.05					
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer					
Facsimile No.		Telephone No.					

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2005/000584

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
Y	JP 2003-47659 A (Sanyo Electric Co., Ltd.), 18 February, 2003 (18.02.03), Par. No. [0018] (Family: none)	5		
Y	(Family: none)  JP 10-179747 A (Kabushiki Kaisha Fukuda Sangyo), 07 July, 1998 (07.07.98), Par. Nos. [0042] to [0052] (Family: none)	5		

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int.Cl.7 G01N27/12, 1/00, 1/28, 30/06, 30/16

### B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int.Cl.<sup>7</sup> G01N27/12, 1/00, 1/28, 30/06, 30/16

#### 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-2005年

日本国実用新案登録公報

1996-2005年

日本国登録実用新案公報

1994-2005年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

#### C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X Y	JP2001-13047 A (株式会社島津製作所) 2001.01.19,段落【0012】、【0018】 (ファミリーなし)	1, 3, 4, 6-8, 10 2, 5, 9
Y	JP2003-57223 A (株式会社堀場製作所) 2003.02.26,段落【0012】-【0013】 (ファミリーなし)	2, 9
		,

### ▼ C欄の続きにも文献が列挙されている。

# **パ**テントファミリーに関する別紙を参照。

#### \* 引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用す る文献(理由を付す)
- 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

#### の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

15.04.2005

国際調査報告の発送日

10,05,2005

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官(権限のある職員)

2 Ј | 3495

黒田 浩一

電話番号 03-3581-1101 内線 3252

# 国際調査報告

C (続き) .	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*		関連する 請求の範囲の番号
Y	JP2003-75384 A (エフアイエス株式会社) 2003.03.12,段落【0014】-【0022】 & WO 2003/019169 A1, 第3頁第17行-第4頁第6行	2, 9
Y	JP2003-47659 A (三洋電機株式会社) 2003.02.18,段落【0018】 (ファミリーなし)	5
Y	JP10−179747 A (株式会社フクダ産業) 1998.07.07,段落【0042】−【0052】 (ファミリーなし)	5
,		
·		